COMPOSITION FOR TREATING SURFACE AND SURFACE TREATING **RESIN MOLDED PRODUCT**

Publication number: JP5331417 (A)

Also published as: 🖹 JP2812120 (B2)

Publication date: 1993-12-14

YAMAMOTO TETSUYA; YONEDA TADAHIRO; FUKU TAISEI

Inventor(s): Applicant(s):

NIPPON CATALYTIC CHEM IND

Classification: - international:

B65D25/34; C08G59/40; C08J7/04; C09D163/00; C09D183/04; C09D185/00; C09D185/00; B65D25/00; C08G59/00; C08J7/00; C09D163/00; C09D183/04; C09D185/00; C09D185/00; (IPC1-

7): C09D183/04; B65D25/34; C08G59/40; C08J7/04;

C09D163/00; C09D185/00; C08L63/00

- European:

Application number: JP19930007483 19930120

Priority number(s): JP19930007483 19930120; JP19920106142 19920330

Abstract of JP 5331417 (A)

PURPOSE:To provide the surface-treating composition comprising an amino group-containing silane compound component, a compound having two or more of functional groups capable of reacting amino groups and a solvent, and suitable for gasbarrier materials and for heat-sensitive, heattransferring and thermal stick-preventing coatings. CONSTITUTION: The composition comprises (A) one kind or more of silane compound components selected from A1: a silane compound of formula I [A&It;1> is alkylene group; R&It;1> is H, lower alkyl, etc.; R<2> is H, lower alkyl; R<3> is lower alkyl, aryl, etc.; R&It;4> is H, lower alkyl, acyl, etc., (at least one of R&It;1> and R&It;2> is H); W is 0, 1, 2; z is an integer of 1-3 (W+2=3)], A2: the hydrolytic condensation product of A1; A3: the hydrolytic cocondensation product of A1 with an organic metal compound of formula II (M is metal element; R&It;7> is H, lower alkyl, aryl, etc.; R&It;8> is H, lower alkyl, acyl; m is 0 or a positive integer; n is 1 or a larger integer; m+n is coincident with the atomic valence of M), (B) a compound having two or more of functional groups (preferably epoxy group) capable of reacting with amino groups, and (C) a solvent.

$$R^{a}$$
, M (OR^{a})

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-331417

(43)公開日 平成5年(1993)12月14日

(51) Int.Cl. ⁵ C 0 9 D 183/04 B 6 5 D 25/34 C 0 8 G 59/40 C 0 8 J 7/04 C 0 9 D 163/00	識別記号 PMT B NJJ CFC PKP	庁内整理番号 8319-4 J 6540-3 E 8416-4 J	FΙ	技術表示箇所
C 0 3 D 100/00	INI	0000 43	審査請求 未請求	₹ 請求項の数6(全 12 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顯平5-7483		(71)出願人	000004628 株式会社日本触媒
(22)出願日	平成5年(1993)1月	120日	(72)発明者	大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願平4-106142 平 4 (1992) 3 月30日	1		大阪府吹田市西御旅町5番8号 株式会社 日本触媒中央研究所内
(33)優先権主張国	日本 (JP)		(72)発明者	米田 忠弘 大阪府吹田市西御旅町5番8号 株式会社 日本触媒中央研究所内
			(72)発明者	富久 大成 大阪府吹田市西御旅町5番8号 株式会社 日本触媒中央研究所内
			(74)代理人	

(54) 【発明の名称】 表面処理用組成物および表面処理樹脂成形体

(57)【要約】

【目的】 ガスパリヤ性に優れ、透明で、可撓性被膜を 形成し得る表面処理用組成物を提供することと、このよ うな優れた特性を持つ表面処理樹脂成形体、および該表 面処理用組成物を利用した感熱熱転写熱スティック防止 剤用塗料を提供することを目的とする。

【構成】 表面処理用組成物が、分子内にアミノ基と加水分解縮合性基を有するシラン化合物(A)、該シラン化合物(A)の加水分解縮合物(B)、該シラン化合物(A)と有機金属化合物(C)との共加水分解縮合物(D)よりなる群から選択される1種以上のシラン化合物成分と、分子内にアミノ基と反応し得る官能基を2個以上有する化合物(E)、および溶媒(F)を含有するものであり、また上記化合物(C)および/もしくは(B)と、上記有機金属化合物(C)および/もしくは該化合物(C)の加水分解縮合物(G)と、上記化合物(E)、および溶媒(F)を含有するものである。

*物(A)、

【化1】

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】(1) 下記一般式(I) で示されるシラン化合*

$$R^{2}$$
 R^{3}_{w}
 $|$ $|$ $|$ $R^{1} - N - A^{1} - S i - (O R^{4})_{z}$

···(I)

2

[式中A1 はアルキレン基、R1 は水素原子、低級アル キル基、または

【化2】

$$-A^2 - N - R^6$$

$$\begin{matrix} I \\ R^5 \end{matrix}$$

(式中A² は直接結合またはアルキレン基を、R⁵, R⁶ は水素原子または低級アルキル基を示す)で表わされる 基、R² は水素原子または低級アルキル基、R³は同一※ $R^{7}M (OR^{8})$

(式中Mは金属元素、R⁷ は同一または異なっていても よく、水素原子、低級アルキル基、アリール基または不 飽和脂肪族残基を表わし、R® は水素原子、低級アルキ 20 ある。 ル基またはアシル基を表わし、mは0または正の整数、 nは1以上の整数でかつm+nは金属元素Mの原子価と 一致する) よりなる群から選択される1種以上のシラン 化合物成分と、分子内にアミノ基と反応し得る官能基を 2個以上有する化合物(E)、および溶媒(F)を含有 することを特徴とする表面処理用組成物。

【請求項2】(1) 上記一般式(I) で示されるシラン化合 物(A)、

(2) 該シラン化合物(A)の加水分解縮合物(B)、よ と、上記一般式(II)で示される有機金属化合物(C)お よび/もしくは該有機金属化合物の加水分解縮合物 (G)と、分子内にアミノ基と反応し得る官能基を2個 以上有する化合物(E)、および溶媒(F)を含有する ことを特徴とする表面処理用組成物。

【請求項3】 上記化合物(E)におけるアミノ基と反 応し得る官能基が、エポキシ基である請求項1または2 に記載の表面処理用組成物。

【請求項4】 用途が感熱熱転写熱スティック防止剤用 **塗料である請求項1~3のいずれかに記載の表面処理用** 組成物。

【請求項5】 樹脂成形体表面の少なくとも片面を請求 項1~4のいずれかに記載の表面処理用組成物で処理し た表面処理樹脂成形体。

【請求項6】 用途がガスパリヤ材である請求項5に記 載の表面処理樹脂成形体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ガスパリヤ性、透明性 かつ可撓性に優れた被膜を形成し得る表面処理用組成物 50 得ることは困難であった。

※または異なる低級アルキル基、アリール基または不飽和 脂肪族残基、R⁴は水素原子、低級アルキル基またはア 10 シル基を意味し (ただしR¹, R², R⁵, R⁶ のうち少なく とも1つが水素原子である)、wは0、1、2のいずれ か、zは1~3の整数を表わす(ただしw+z=3であ る)]

- (2) 該シラン化合物 (A) の加水分解縮合物 (B)、
- (3) 該シラン化合物 (A) と下記一般式(II)で示される 有機金属化合物(C)との共加水分解縮合物(D)

および該組成物によって表面処理されたガスパリヤ材お よび感熱熱転写熱スティック防止用塗料に関するもので

[0002]

【従来の技術】酸素、窒素、炭酸ガス、水蒸気等の気体 の透過度が極めて小さいガスパリヤ材は包装用材料等の 分野において需要が増大している。ガスパリヤ性をブラ スチックフィルムまたはシート等成形体材料に付与する ためには、①エチレンービニルアルコール共重合体、塩 化ピニリデン系共重合体、ポリメタキシリレンアジパミ ド等の気体不透過性素材で成形体を作成する、②これら の気体不透過性素材を他の材料にラミネートまたはコー りなる群から選択される1種以上のシラン化合物成分 30 ティングする、③アルミ箔をフィルム状材料にラミネー トする、④金属酸化物を蒸着する等の方法が知られてい

> 【0003】しかし、①の気体不透過性素材の内、エチ レンービニルアルコール共重合体やポリメタキシリレン アジパミドは吸湿性が大きく、吸湿に伴ってガスパリヤ 性が大幅に低下するという問題があり、塩化ピニリデン 系共重合体は塩素原子を含んでいるため公害の原因とな る恐れがある。また、③のアルミ箔ラミネートフィルム では、包装された内容物を外から見ることができず、④ 40 の金属蒸着フィルムは可撓性等を低下させるため、包装 時に蒸着層にクラックを生じ易く、ガスパリヤ性の低下 を引き起こすという問題があった。

【0004】これらの問題を解決するために、緻密な分 子構造を有し、耐候性、硬度、耐薬品性に優れたポリシ ロキサンを用いて、プラスチックフィルムの表面処理を 行なうことが研究されている。しかしながらポリシロキ サンの原料として用いられるテトラアルコキシシラン は、加水分解縮合反応点が4つもあるため縮合時の体積 収縮率が大きく、クラックやピンホールのない被覆膜を

【0005】そこで加水分解縮合反応点が3つしかない アルキルトリアルコキシシランを単独もしくはテトラア ルコキシシランと共加水分解縮合を行なうことによっ て、クラックやピンホールの発生を抑えることが提案さ れた。しかしアルキルトリアルコキシシランは反応性が 低いので、アルキルトリアルコキシシランの単独使用で は縮合せずに残存する単量体が多くなり、またテトラア ルコキシシランとの併用ではなかなか均一な共加水分解 縮合ができないのが現状であった。さらにこれらのシラ ン系表面処理用組成物は、プラスチックフィルム素材と 10 な現象を一般に熱スティックという。 の親和性がなく濡れ性が悪いので、成膜性に劣るという 問題もあった。

【0006】また特開平2-286331号公報には、アルコキ シシランを加水分解縮合し、プラスチックフィルムに被 覆することが示されているが、この方法ではアルコキシ シラン成分のみをフィルムにコーティングするため、フ ィルムの可撓性が著しく損なわれるものであった。

【0007】上記観点から、例えば特開平1-278574号公 報には、テトラアルコキシシシラン等のアルコキシシラ ン加水分解物を反応性ウレタン樹脂と組み合わせること 20 のが現状である。 によって表面処理被膜のクラックを抑えることが開示さ れている。しかし、反応性ウレタン樹脂は溶媒として用 いられているアルコール類と反応するため、アルコキシ シラン加水分解物と反応性ウレタン樹脂が充分複合化さ れずに相分離を起こして、被膜が不透明になることがあ

【0008】一方、近年ファクシミリやプリンターに、 加熱時に発色するような2成分を分散した感熱発色層を 基材上に設けた感熱記録方式が多用されている。しかし ながらこの方式は、保存性が悪い、記録後改ざんされや 30 すい、耐溶剤性に劣る等の欠点を有している為、これら の欠点を改良するものとして、転写型の感熱記録方式が 知られている。

【0009】転写型感熱記録方式とは、受容シート(例 えば普通紙)に感熱転写体を通して加熱ヘッドの熱パル*

$$R^{2}$$
 R^{3}_{w}
 $|$ $|$ $|$ $R^{1} - N - A^{1} - Si - (OR^{4})_{z}$

[式中A1 はアルキレン基、R1 は水素原子、低級アル キル基、または

[0014]

(化4)

【0015】(式中A² は直接結合またはアルキレン基 を、R⁵, R⁶ は水素原子または低級アルキル基を示す) で表わされる基、R² は水素原子または低級アルキル 50

*スにより印字を行なうものであり、感熱転写体として受 容シートに接する側の面に熱溶融性インキ層や熱昇華性 染料含有層等の熱転写インキ層を設けたものが一般的に 知られている。最近では、印字性能及び印字速度の向上 が望まれ、ペースフィルムの膜厚を薄くしたり、加熱へ ッドにかける熱量を多くしたりする工夫がなされている が、これらの方法ではペースフィルムにかかる熱負荷が 大きくなり、ペースフィルムが溶融されて加熱ヘッドの 走行に支障をきたすといった問題点が生じる。このよう

【0010】この熱スティックを改善するために、種々 の試みが提案されている。例えば、特開昭55-746 7号ではシリコーン樹脂、エポキシ樹脂等の耐熱性樹脂 をベースフィルムの一方の面に塗布する方法が提案され ているが、これらの耐熱性樹脂を塗膜化するためには1 00℃以上で数時間の加熱硬化処理を必要とするのに加 え、シリコーン樹脂はペースフィルムに対する密着性 が、またエポキシ樹脂は皮膜表面の潤滑性が劣ってお り、満足できる熱スティック防止効果は得られていない

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明者等は上記諸問 題を考慮して、ガスパリヤ性に優れ、透明であり、非処 理物の物性を損なわないような可撓性を有する表面処理 被膜を形成し得る表面処理用組成物を提供することを目 的とし、またこのような優れた特性を持つ表面処理樹脂 成形体を提供することを第2の目的とする。さらに、該 組成物を利用して高性能な感熱熱転写熱スティック防止 剤用塗料を提供することを第3の目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は表面処理用組成 物が、(1) 下記一般式(I) で示されるシラン化合物 (A),

[0013]

【化3】

···(I)

基、R³は同一または異なる低級アルキル基、アリール 基または不飽和脂肪族残基、R1は水素原子、低級アル キル基またはアシル基を意味し(ただしR1, R2, R5, R 「のうち少なくとも1つが水素原子である)、wは0、 1、2のいずれか、zは1~3の整数を表わす(ただし w+z=3 である)](2) 該シラン化合物(A)の加水 分解縮合物(B)、(3) 該シラン化合物(A) と下記一 般式(II)で示される有機金属化合物(C)との共加水分 解縮合物 (D)

[0016]

 R^7 M (OR⁸)

(式中Mは金属元素、R' は同一または異なっていても よく、水素原子、低級アルキル基、アリール基または不 飽和脂肪族残基を表わし、R® は水素原子、低級アルキ ル基またはアシル基を表わし、mは0または正の整数、 nは1以上の整数でかつm+nは金属元素Mの原子価と 一致する) よりなる群から選択される1種以上のシラン 化合物成分と、分子内にアミノ基と反応し得る官能基を 2個以上有する化合物(E)、および溶媒(F)を含有 するものであり、また上記化合物 (A) および/もしく 10 されるシラン化合物 (A) は(B)と、上記一般式(II)で示される有機金属化合物 (C) および/もしくは該有機金属化合物(C)の加水 分解縮合物(G)と、分子内にアミノ基と反応し得る官*

$$R^{2}$$
 R^{3}_{W} | | | $R^{1} - N - A^{1} - Si - (OR^{4})_{2}$

【0020】 (ただし、式中R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R が、w、zの持つ意味は前記と同じである)としては、 上記式(I) で表わされる分子内にアミノ基と加水分解縮 合性基を有するシラン化合物であれば特に限定されな

【0021】上記(A)の具体例としては、N-β(ア **ミノエチル)** γ-アミノプロピルトリメトキシシラン、 N-B (アミノエチル) $\gamma-$ アミノプロピルトリエトキ シシラン、N-β (アミノエチル) γ-アミノプロビル トリイソプロポキシシラン、N-β (アミノエチル) γ -アミノプロピルトリプトキシシラン、N-β(アミノ **エチル)γ-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、** Ν-β (アミノエチル) γ-アミノプロピルメチルジエ トキシシラン、N-β (アミノエチル) γ-アミノプロ ピルメチルジイソプロポキシシラン、N-B (アミノエ チル) γ-アミノプロピルメチルジプトキシシラン、N -β (アミノエチル) γ-アミノプロピルエチルジメト キシシラン、Ν-β (アミノエチル) γ-アミノプロピ ルエチルジエトキシシラン、N - β(アミノエチル) γ -アミノプロピルエチルジイソプロポキシシラン、Nβ (アミノエチル) γ-アミノプロピルエチルジプトキ※

> $H_2 N-C_3 H_6-Si (OCH_3)_3+3H_2 O \rightarrow H_2 N-C_3 H_6-Si (OH)_3+3CH_3 OH$ (III)H₂ N-C₃ H₆ -Si (OH)₃ \rightarrow H₂ N-C₃ H₅ -SiO_{3/2} +3/2 H₂ O (IV)

【0024】加水分解縮重合は、シラン化合物(A)と 水の存在で進行していくが、後述の溶媒(F)中で反応 させる方が表面処理用組成物としては有利である。シラ ン化合物(A)と水のモル比A/Wは0.1~3が好ま しい。0. 1より小さいと縮重合中にゲル化を起こし易 くなり、3より多いと反応に時間がかかり過ぎ、また未 反応シラン化合物が残存する可能性もある。反応時間は 特に限定されないが、加水分解縮重合反応が完結してい ることが好ましい。これは予め縮重合したシラン化合物 50 であれば特に限定されない。

6 ···(II)

*能基を2個以上有する化合物(E)、および溶媒(F) を含有するものであることを要旨とする。

【0017】また樹脂成形体表面の少なくとも片面を上 記表面処理用組成物で処理した表面処理樹脂成形体、お よび該組成物を用いた感熱熱転写熱スティック防止剤用 **塗料も本発明に含まれる。**

[0018]

【作用】本発明において用いられる下記一般式(I) で示

(0019)【化5】

···(I)

※シシラン、ャーアミノプロピルトリメトキシシラン、ャ 20 -アミノプロピルトリエトキシシラン、アーアミノプロ ピルトリイソプロポキシシラン、アーアミノプロピルト リプトキシシラン、ァーアミノプロピルメチルジメトキ シシラン、アーアミノプロピルメチルジエトキシシラ ン、ァーアミノプロピルメチルジイソプロポキシシラ ン、アーアミノプロピルメチルジプトキシシラン、アー アミノプロピルエチルジメトキシシラン、アーアミノプ ロピルエチルジエトキシシラン、アーアミノプロピルエ チルジイソプロポキシシラン、ァーアミノプロピルエチ ルジプトキシシラン、ャーアミノプロピルトリアセトキ 30 シシラン等が挙げられ、これらの1種または2種以上を 用いることができる。

【0022】化合物(B)として表わされるのは、上記 例示したシラン化合物 (A) より選択される1種または 2種以上の化合物を予め加水分解して縮(重)合した化 合物である。例えばシラン化合物(A)としてィーアミ ノプロピルトリメトキシシランを用いた場合、加水分解 縮合反応は次式で示される。

[0023]

(B) を用いる場合には、充分に加水分解縮重合が行な われている方が体積収縮が少なくなり、表面処理被膜中 のクラックの発生を抑制できるためである。

【0025】本発明の表面処理用組成物には前記シラン 化合物(A)と有機金属化合物(C)を予め共加水分解 縮合したものも利用できる。シラン化合物(A)との共 加水分解縮合物(D)を形成することができる有機金属 化合物(C)としては、下記一般式(II)で表わせるもの

[0026]

 $R^{7}M(OR^{8})$

(ただし、M, R¹, R⁸, m, nは前記と同じ意味を持つ)

【0027】具体例としては、テトラメトキシシラン、 テトラエトキシシラン、テトライソプロポキシシラン、 テトラプトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メ チルトリエトキシシラン、メチルトリイソプロポキシシ ラン、メチルトリプトキシシラン、エチルトリメトキシ シラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリイソプ 10 ロポキシシラン、エチルトリプトキシシラン、ジメチル ジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジメチ ルジイソプロポキシシラン、ジメチルジプトキシシラ ン、ジエチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシ ラン、ジエチルジイソプロポキシシラン、ジエチルジプ トキシシラン、ピニルトリメトキシシラン、ピニルトリ エトキシシラン、ャーグリシドプロピルトリメトキシシ ラン、ァーグリシドプロピルトリエトキシシラン、ァー メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、アークロ ロプロピルトリメトキシシラン、ァーメルカプトプロピ 20 ルトリメトキシシラン等のアルコキシシラン類; チタニ ウムテトラエトキシド、チタニウムテトライソプロポキ シド、チタニウムテトラプトキシド等のチタニウムアル コキシド類;ジルコニウムテトラエトキシド、ジルコニ ウムテトライソプロポキシド、ジルコニウムテトラプト キシド等のジルコニウムアルコキシド類;アルミニウム トリエトキシド、アルミニウムトリイソプロポキシド、 **アルミニウムトリプトキシド等のアルミニウムアルコキ** ド類;テトラアセトキシシラン、メチルトリアセトキシ シラン等のアシロキキシラン類:トリメチルシラノール 30 等のシラノール類が挙げられる。これらの1種または2 種以上を用いて前記シラン化合物(A)と加水分解して 縮合させることによって共加水分解縮合物(D)が生成 する。反応は、シラン化合物(A)を加水分解縮重合す る場合の前述の条件と同じように行なえば良い。

【0028】本発明の表面処理用組成物に用いられるシラン化合物成分は、前記シラン化合物(A)と、該シラン化合物(A)の加水分解縮合物(B)と、上記有機金属化合物(C)と該シラン化合物(A)との共加水分解縮合物(D)よりなる群から選択される1種以上のものであるが、本発明では別の態様として前記シラン化合物(A)と該シラン化合物(A)の加水分解縮合物(B)のいずれかまたは両方と、上記有機金属化合物(C)の加水分解縮合物(G)と有機金属化合物(C)のいずれかまたは両方とを組み合わせた形でシラン化合物成分として用いることもできる。上記金属化合物(C)あるいはその加水分解縮合物(G)は被膜の耐薬品性、耐熱性の向上に有効である。

【0029】この場合、有機金属化合物(C)および/ またはその加水分解縮合物(G)は、シラン化合物成分 50 8

···(II)

に対して0~200モル%程度、好ましくは0~100 モル%使用されることが望まれる。200%より多く使 用すると、シラン化合物成分中のアミンを触媒として粒 子化し、急にゲル化することがある。

【0030】本発明に用いられるアミノ基と反応し得る 官能基を分子内に少なくとも2個以上有する化合物 (E) の該官能基とはエポキシ基、カルポキシル基、イ ソシアネート基、オキサゾリン基等であって、これらの 官能基は化合物(E)中、同一であっても異なっていて もよい。化合物(E)の具体例としては、エチレングリ コールジグリシジルエーテル、ジエチレングリコールジ グリシジルエーテル、トリエチレングリコールジグリシ ジルエーテル、テトラエチレングリコールジグリシジル エーテル、ノナエチレングリコールジグリシジルエーテ ル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、ジブ ロピレングリコールジグリシジルエーテル、トリプロピ レングリコールジグリシジルエーテル、1,6-ヘキサ ンジオールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコ ールジグリシジルエーテル、アジピン酸ジグリシジルエ ーテル、o-フタル酸ジグリシジルエーテル、グリセロ ールジグリシジルエーテル等のジグリシジルエーテル 類;グリセロールトリグリシジルエーテル、ジグリセロ ールトリグリシジルエーテル、トリグリシジルトリス (2-ヒドロキシエチル) イソシアヌレート、トリメチ ロールプロパントリグリシジルエーテル等のトリグリシ ジルエーテル類;ペンタエリスリトールテトラグリシジ ルエーテル等のテトラグリシジルエーテル類:その他ポ リグリシジルエーテル類あるいはグリシジル基を官能基 として有する重合体類:酒石酸、アジピン酸等のジカル ボン酸類;ポリアクリル酸等の含カルボキシル基重合 体:ヘキサメチレンジイソシアネート、キシリレンジイ ソシアネート等のイソシアネート類;オキサゾリン含有 重合体;脂環式エポキシ化合物等が挙げられ、これらの うち1種または2種以上を用いることができるが、反応 性の面からグリシジル基を2個以上有している化合物が 好ましく用いられる。

【0031】この化合物(E)の使用量は前記シラン化合物成分の総量に対して0.1~300重量%、好ましくは1~200重量%とするのが良い。化合物(E)はシラン化合物成分中のアミノ基と反応し架橋剤成分として働く。化合物(E)が0.1重量%より少ないと、被膜の可撓性が不充分となり、300重量%を超えて使用すると、ガスパリヤ性が低下する可能性があるため好ましくない。

【0032】本発明で用いられる溶媒(F)としては、シラン化合物成分および化合物(E)が溶解するような溶媒であれば特に限定されないが、具体的には、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、ペ

ンタノール、エチレングリコール、ジエチレングリコー ル、トリエチレングリコール、エチレングリコールモノ メチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエー テル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル等の アルコール類:アセトン、メチルエチルケトン、メチル イソプチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類;ト ルエン、ペンゼン、キシレン等の芳香族炭化水素類;ヘ キサン、ヘプタン、オクタン等の炭化水素類;メチルア セテート、エチルアセテート、プロピルアセテート、ブ ールエーテル、プロピルエーテル、テトラヒドロフラン 等が挙げられ、これらの1種以上を混合して用いること ができる。これらの中でもアルコール類が好ましく用い られる。またこれらの溶媒を用いて前述の加水分解縮合 反応を行なうことが望ましい。

【0033】本発明の表面処理用組成物には、本発明の 効果を損なわない範囲で、硬化触媒、濡れ性改良剤、可 塑剤、消泡剤、増粘剤等の無機、有機系各種添加剤を必 要に応じて添加することができる。

【0034】本発明の表面処理用組成物によって被覆さ れる基材としては樹脂成形体が使用される。成形体を形 成する樹脂としては特に限定されないが、例えばポリエ チレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂;ポ リエチレンテレフタレート、ポリエチレンイソフタレー ト、ポリエチレン-2,6- ナフタレート、ポリプチレンテ レフタレートやこれらの共重合体等のポリエステル系樹 脂:ポリオキシメチレン等のポリアミド系樹脂:ポリス チレン、ポリ(メタ)アクリル酸エステル、ポリアクリ ロニトリル、ポリ酢酸ビニル、ポリカーポネート、セロ レンスルフォン、ポリスルフォン、ポリエーテルケト ン、アイオノマー樹脂、フッ素樹脂等の熱可塑性樹脂; メラミン樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、フェ ノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、 ユリア樹脂、珪素樹脂等の熱硬化性樹脂等が挙げられ

【0035】成形体の形状としては、フィルム状、シー ト状、ボトル状等用途に応じて選択できる。特に加工の し易さから、熱可塑性プラスチックフィルムが好まし 11

【0036】表面処理用組成物を上記樹脂成形体に被覆 する方法は特に限定されず、ロールコーティング法、デ ィップコーティング法、パーコーティング法、ノズルコ ーティング法あるいはこれらを組み合わせた方法が採用 される。なお、被覆を行なう前に樹脂成形体にコロナ処 理等の表面活性化処理や、ウレタン樹脂等の公知のアン カー処理を行なうこともできる。また表面処理用組成物 を樹脂成形体に被覆した後にラミネート処理や他の公知 の処理を行なってもよい。

【0037】被覆後は被膜の硬化および乾燥を行なう 50

が、本発明の表面処理用組成物は常温でも硬化・乾燥す る。より早く硬化・乾燥させる場合には、樹脂成形体の 耐熱温度以下で加熱するとよい。被膜の厚みは、乾燥後 $0.001\sim20\mu m$ 、より好ましくは0.01~1 $0 \mu m$ が適している。 $0.001 \mu m$ より薄いと被膜が 均一にならずピンホールが発生し易くなり、また20μ mより厚くすると被膜にクラックが生じ易くなるので好 ましくない。

10

【0038】本発明の表面処理用組成物は感熱熱転写材 チルアセテート等のアセテート類;その他エチルフェノ 10 用熱スティック防止剤にも適用することができる。その 適用例を図1に示した。ペースフィルム1の一方の面に 熱転写性インキ層2を設け、他方の面に本発明の熱ステ ィック防止剤からなる熱スティック防止層3を設けるこ とによって、感熱熱転写材が構成されている。熱転写性 インキ層2は従来使用されている熱溶融性インキ層や熱 昇華性染料含有層等であり、従来公知の方法で塗工また は印刷されによって形成される。本発明の熱スティック 防止層3は、耐熱性を有し、滑り性が良く、熱スティッ ク防止能が大きいものであり、かつ通常の塗工機や印刷 20 機などにより、容易にベースフィルムに適用できるもの である。

> 【0039】また、必要により、ペースフィルム1と熱 スティック防止層3の間に接着層を設けることも可能で ある。熱スティック防止層の厚さは、0.1~5μmが 好適である。熱スティック防止層3は、本発明の表面処 理用組成物を用いて従来公知の方法で塗工または印刷に よって形成でき、その形成に際し硬化触媒を必要に応じ 使用してもよい。

【0040】ペースフィルムは従来使用されているもの ファン、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリフェニ 30 が使用でき、例えばポリエステルフィルム、ポリカーボ ネートフィルム、セルロースアセテートフィルム、ポリ プロピレンフィルム、セロハン等である。

> 【0041】本発明の表面処理用組成物においては、シ ラン化合物成分として硬化時の体積収縮が少ない加水分 解縮合物(B)または(C)を多く用いると、確実に被 膜中のクラックの発生を防止することができる。また、 有機金属化合物(C)やその加水分解縮合物(G)の併 用は、被膜の耐熱性や耐薬品性の向上に有効である。

[0042]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明 するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではな い。なお、特性試験の評価方法は次のように行なった。

【0043】 (酸素透過度) JIS K 7126に従い、東洋精 機製作所製のガス透過率測定装置により測定した。

〈可撓性〉表面処理用組成物を25μmポリエチレンテレ フタレート (以下PETと略す) にディッピング法で所 定の厚さに塗布した後、乾燥した被覆フィルムを 180° に折り曲げ、クラックが生じなかったものを○、クラッ クが生じたものを×とした。

(透明性) 可撓性評価試験と同様にして被覆処理したP

ETフィルムを未処理のものと目視によって比較し、透 明度に差がないものを〇、白濁等の濁りが生じたものを ×とした。

【0044】参考例1(樹脂成形体の前処理)

ウレタンコート剤タケネートA-3 (武田薬品社製) 25 g とタケラックA-310 (同社製) 150g、および酢酸 エチルフェノール500gを混合し、ウレタンアンダーコー ト剤を得た。このアンダーコート剤を25μmPETフィ ルムにディッピング法によって 2.0μm厚に塗布し、1 20℃で30分乾燥を行なった。得られたフィルムは、透明 10 APTM加水分解縮合物溶液中へ1EDGE2gを加え、 で可撓性は〇、酸素透過度は70.01cc/m²・24hrs・atmであ った。

【0045】実施例1

ィーアミノプロピルトリメトキシシラン(以下APTM と略す) 15g 、メタノール120gを混合した液に、エチレ ングリコールジグリシジルエーテル(以下1EDGEと 略す) 2gを加え、21℃で5時間撹拌し表面処理用組成物 1を得た。この組成物1を参考例1で得られた樹脂成形 体にディッピング法によって 0. 2 μm厚に塗布し、21 ℃で24時間放置し乾燥した。得られた表面処理フィルム 20 は、透明で可撓性は〇、酸素透過度は6.12cc/m²・24hrs・ atm であった。

【0046】実施例2

APTM15g 、メタノール60g 、水1.5gを混合して、21 ℃で24時間撹拌しAPTM加水分解縮合物を得た。この APTM加水分解縮合物溶液中へ1EDGE2gを加え、 21℃で5時間撹拌し表面処理用組成物を得た。この組成 物を参考例1で得られた樹脂成形体にディッピング法に よって0. 4 μm厚に塗布し、21℃で24時間放置し乾燥 12

した。得られた表面処理フィルムは、透明で可撓性は ○、酸素透過度は2.92cc/m²・24hrs・atm であった。

【0047】実施例3~13

表1に示したように種々の条件を変えた以外は実施例2 と同じようにして表面処理フィルムを作成し、特性試験 を行なった。結果を表1に併記した。

【0048】 実施例14

APTM15g、メタノール120g、水1.5gを混合して、21 ℃で24時間撹拌しAPTM加水分解縮合物を得た。この 21℃で5時間撹拌し、テトラメトキシシラン(以下TM OSと略す)5gを加え表面処理用組成物を得た。この組 成物を実施例1と同様に塗布、乾燥後特性試験を行な い、結果を表1に併記した。

【0049】 実施例15

TMOS15.8g 、メタノール124.8g、水3.0g、濃塩酸0. 4gを混合して、21℃で24時間撹拌しTMOS加水分解縮 合物を得た。このTMOS加水分解縮合物溶液中へ、A PTM15g、1EDGE2gを加え、21℃で5時間撹拌 し、表面処理用組成物を得た。この組成物を実施例1と .同様に塗布、乾燥後特性試験を行ない、結果を表1に併 記した。

【0050】実施例16

APTM15g とメタノール120g、1EDGE2gを混合し 21℃で 5時間撹拌した後、TMOS5gを加え表面処理用 組成物を得た。この組成物を実施例1と同様に塗布、乾 燥後特性試験を行ない、結果を表1に併記した。

[0051]

【表1】

実施例 No.	シラン化合物成分	多官能	膜厚	till the July	*Sentitut	酸素*
110.	シラン化合物・金属化合物	化合物	μm	可撓性	透明性	透過度
参考例	(基材+アンダーコート)	-		0	0	70.01
1	APTM (15g)	1EDGE (2g)	0.2	0	0	6.12
2	APTM (15g) の 加水分解縮合物	1EDGE (2g)	0.4	0	0	2.92
3	APTN (15g) の 加水分解縮合物	2EDGE (2g)	0.5	0	0	4.92
4	APTM(15g) の 加水分解縮合物	4EDGE (2g)	0.7	0	0	5.17
5	APTM (15g) の 加水分解縮合物	PE4GE (2g)	0.5	O.	0	6.33
6	APTN (15g) の 加水分解縮合物	1EDGE (4g)	0.8	0	0	4.52
7	APTM (15g) の 加水分解縮合物	1EDGE (6g)	0.9	0	0	4.89
8**	APTN (15g) の 加水分解縮合物	1EDGE (2g)	0.5	0	0	3.56
9	APTE (15g) の 加水分解縮合物	1EDGE (2g)	0.4	0	0	8.59
10	NAEAPTM (15g) の 加水分解縮合物	1EDGE (2g)	0.4	0	0	9.87
11	APTM(15g) とTMOS(1g) との共加水分解縮合物	4EDGE (2g)	0.5	0	0	8.92
12	APTM(15g) とMTMOS(1g) との共加水分解縮合物	4EDGE (2g)	0.4	0	0	7.65
13	APTM(15g) とTBOT(1g) との共加水分解縮合物	4EDGE (2g)	0.4	0	0	9.97
14	APTM(15g) の加水分解縮合物とTMOS(5g)との混合物	1EDGE (2g)	0.4	0	0	7. 58
15	TMOS(15.8g) の加水分解縮 合物とAPTM(15g) の混合物	1EDGE (2g)	0.4	0	0	5.22
16	APTM(15g) とTMOS(5g) 混合物	1EDGE (2g)	0.3	0	0	7.65

^{*}酸素透過度の単位は[cc/m²·24hrs·atm] である。

【0052】なお、表1および表2中の化合物の略号は ロビルトリメトキシシラン

次のとおりである。 TMOS : テトラメトキシシラン

APTE: アーアミノプロピルトリエトキシシラ TBOT: チタニウムテトラプトキシド

Σ GPTM : γ – グリシドプロピルトリメトキシシ

 $NAEAPTM: N-\beta$ ($P \le JIFI$) $\gamma - P \le JJ$ 50 $\ni \Sigma$

^{**}実施例8の乾燥条件は80℃、30分で、その他はすべて21℃24時間乾燥である。

: ビニルトリメトキシシラン VTM.

: エチレングリコールジグリシジルエー 1 EDGE

テル

2 EDGE : ジエチレングリコールジグリシジルエ

ーテル

4 E D G E : テトラエチレングリコールジグリシジ

ルエーテル

PE4GE :ペンタエリスリトールテトラグリシジ

ルエーテル

: エチレングリコール ΕG

: ヘキサメチレンジアミン HMDA

【0053】比較例1

APTM15g、メタノール120gを混合してそのまま参考 例1で得られた樹脂成形体に塗布し、乾燥した。得られ た表面処理フィルムの膜厚は 0. 1 μmで透明であっ た。また可撓性は×、酸素透過度は5.98cc/m²・24hrs・at **』であった。**

【0054】比較例2

APTM15g 、メタノール60g 、水1.5gを混合して、21 APTM加水分解縮合物をそのまま参考例1で得られた 樹脂成形体に塗布し、乾燥した。得られた表面処理フィ ルムの膜厚は0. 3μmで透明であった。また可撓性は ×、酸素透過度は2.70cc/m²・24hrs・atmであった。

【0055】比較例3~10

表2に示したように種々の条件を変えた以外は比較例1 と同じようにして表面処理フィルムを作成し、特性試験 を行なった。結果を表2に併記した。

【0056】比較例11

16

APTM15g 、メタノール5g、水1.5gを混合して、21℃ で24時間撹拌しAPTM加水分解縮合物を得た。このA PTM加水分解縮合物へ1EDGE2gを加え、21℃で5 時間撹拌し表面処理用組成物を得た。この組成物を参考 例1で得られた樹脂成形体に厚めに塗布し、乾燥した。 得られた表面処理フィルムの膜厚は21.0μmで透明 であったが、可撓性は×、酸素透過度は69.21cc/m²・24h rs・aimであった。

【0057】比較例12

10 APTM15g、メタノール120g、水1.5gを混合して、21 ℃で24時間撹拌しAPTM加水分解縮合物を得た。この APTM加水分解縮合物溶液中へTMOS5gを加え表面 処理用組成物を得た。この組成物を実施例1と同様に塗 布、乾燥後特性試験を行ない、結果を表2に併記した。

【0058】比較例13

TMOS15.8g 、メタノール124.8g、水3.0g、濃塩酸0. 4gを混合して、21℃で24時間撹拌しTMOS加水分解縮 合物を得た。このTMOS加水分解縮合物溶液中へ、A PTM15g を加え表面処理用組成物を得た。この組成物 ℃で24時間撹拌しAPTM加水分解縮合物を得た。この 20 を実施例1と同様に塗布、乾燥後特性試験を行ない、結 果を表2に併記した。

【0059】比較例14

APTM15g とメタノール120gを混合した後、TMOS 5gを加え表面処理用組成物を得た。この組成物を実施例 1と同様に塗布・乾燥後、特性試験を行ない、結果を表 2に併記した。

[0060]

【表2】

比較例 No.	シラン化合物成分	多官能化合物	膜厚 μm	可撓性	透明性	酸素*
	シラン化合物・金属化合物					
参考例	(基材+アンダーコート)	_		0	0	70.01
1	APTM (15g)	-	0.1	×	0	5.98
2	APTM(15g) の 加水分解縮合物	-	0.1	×	0	2.70
3	APIM(15g) の 加水分解縮合物	EG (2g)	0.3	×	×	68.19
4	APTM(15g) の 加水分解縮合物	1EDGE (0.01g)	0.2	×	0	2.81
5	APTM(15g) の 加水分解縮合物	1EDGE (60g)	5.0	0	×	51.34
6	GPTM(15g) の 加水分解縮合物	1EDGE (2g)	0.5	×	×	69.25
7	VTM (15g) の 加水分解縮合物	1EDGE (2g)	0.4	×	×	67.37
8	TEOS (15g) の 加水分解縮合物	1EDGE (2g)	0.5	×	×	67.99
9	GPTM(15g) の 加水分解縮合物	HMDA (2g)	ゲル	上のため都	定不能	
10	APTM(2g)とTMOS(6g)との 共加水分解縮合物	1EDGE (2g)	0.8	×	х	68.72
11	APTM(15g) の 加水分解縮合物	1EDGE (2g)	21.0	×	0	69.21
12	APTM(15g) の加水分解縮合物とTMOS(5g)との混合物	-	0.3	×	0	8.10
13	TMOS(1g)の加水分解縮合物 とAPTM(15g) との混合物	-	0.3	×	0	6.59
14	APTM (15g) とTMOS (5g)との 混合物	_	0.2	×	0	8.23

^{*}酸素透過度の単位は[cc/m²·24hrs·atm] である。

【0061】 実施例17

ァーアミノプロピルトリメトキシシラン20g を30℃条件 下で30分かけて滴下した。30℃で30分撹拌の後、ジエチ レングリコールジグリシジルエーテルを3g 加え、さら に撹拌を1時間続け、ポリマー溶液1を得た。

【0062】このポリマー溶液1を厚さ6µmのポリエ チレンテレフタレートのペースフィルムの片面にパーコ ーターで塗布した後加熱乾燥して、厚さ 1.5μmの熱ス ティック防止層を形成した。次いで、ベースフィルムの もう一方の面に厚さ2µmの熱転写性インキ層を設け、 感熱熱転写材(1)を得た。

【0063】得られた感熱熱転写材(1)について、サ メタノール100gに水2.0gを加えて撹拌した後、この液へ 40 ーマルヘッド印字試験装置(松下電子部品(株))を使 用して、記録紙に熱転写試験を行ない、熱転写試験時の 熱スティック現象の有無をサーマルヘッドの走行状態を 観察することにより評価した。また、熱転写試験後のサ ーマルヘッドの汚染状態も調べた。これらの結果を表3 に示した。なお試験条件は、加電圧:20V、印字速度: 2ミリ秒である。

【0064】実施例18

ィーアミノプロピルトリエトキシシラン20g とエチレン グリコールジグリシジルエーテル4g を混合し、30℃で 50 3時間撹拌した。この液へ、エタノール100gと水2.0gを

^{**}比較例はすべて21℃24時間乾燥である。

: サーマルヘッドの走行時にスムースさを欠

浴聴したポリエスドルフ

并 2 2 3

20

10

1時間で滴下し、さらに2時間撹拌を続けポリマー溶液

【0065】このポリマー溶液2を厚さ6μmのポリエ チレンテレフタレートのベースフィルムの片面にパーコ ーターで塗布した後乾燥して、厚さ 1.5μmの熱スティ ック防止層を形成した。次いで、ペースフィルムのもう 一方の面に厚さ 2 µmの転写性インキ層を設け、感熱熱 転写材(2)を得た。実施例17と同様に性能を評価し て、結果を表3に併記した。

【0066】 実施例19

2を得た。

エタノール100gに水1.5gを加えて撹拌した後、この液へ Ν-β (アミノエチル) γ-アミノプロピルトリメトキ シシラン20g を30℃で3 0分かけて滴下した。30℃で3 時間撹拌の後、ノナエチレングリコールジグリシジルエ ーテルを2g 加え、さらに撹拌を1時間続け、ポリマー 溶液3を得た。

【0067】このポリマー溶液3を厚さ6µmのポリエ チレンテレフタレートのペースフィルムの片面にパーコ ーターで塗布した後加熱乾燥して、厚さ 1.5μmの熱ス ティック防止層を形成した。次いで、ペースフィルムの 20 もう一方の面に厚さ2μmの熱転写性インキ層を設け、 感熱熱転写材(3)を得た。実施例17と同様に性能を 評価して、結果を表3に併記した。

【0068】比較例15

実施例17において、ジエチレングリコールジグリシジ ルエーテルを使用しない以外は実施例17と同様にし て、比較用の感熱熱転写材用熱スティック防止剤を調製 した。これを用いて、実施例17と同様にして熱スティ ック防止層を形成し、次いで熱転写性インキ層を設け、 比較熱転写材(1)を得た。実施例17と同様に性能を 30 評価して、結果を表3に併記した。

【0069】比較例16

実施例18において、エチレングリコールジグリシジル エーテルの代わりにジエチレングリコールジメチルエー テルを使用した以外は実施例18と同様にしてポリマー 溶液を調製した。これを用いて実施例18と同様に熱ス ティック防止層を形成し、次いで熱転写性インキ層を設 け、比較熱転写材(2)を得た。実施例17と同様に性 能を評価して、結果を表3に併記した。

【0070】比較例17

実施例17において、熱スティック防止層を形成しなか った以外は実施例17と同様にして、比較熱転写材 (3)を得た。実施例17と同様に性能を評価して、結 果を表3に併記した。

[0071]

【表3】

	熱転写試験に用いた感熱熱転写材 熱スティック現象の有無 サーマルヘッドの汚染	熱スティック現象の有無	サーマルヘッドの汚染
7	感熱熱転写材(1)	なし	つな
\$	感熱熱転写材(2)	なし	なし
6	感熱熱転写材(3)	なし	なし
5	比較熱転写材(1)	若干有り (注1)	なし
9	比較熱眠写材(2)	あり	あり
7	比較熱転写材(3)	あり	あり (注2)

[0072]

夹施例1 実施例1

【発明の効果】本発明の表面処理用組成物を用いること により、ガスパリヤ性、可撓性に優れた透明な被膜を形 成することができた。本発明の表面処理樹脂成形体は包 装材料分野等でのガスパリヤ材として有用である。ま 40 た、本発明の表面処理用組成物を用いて得られる感熱熱 転写熱スティック防止剤用塗料は、耐熱性、滑り性に優 れると共に、高い熱スティック防止能を有する塗膜を与 えることができた。

実施例1

比較例1

比較例

比較例1

【図面の簡単な説明】

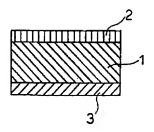
【図1】感熱熱転写材用熱スティック防止剤の適用例を 示す断面拡大説明図である。

【符号の説明】

- 1 ペースフィルム
- 2 熱転写性インキ層
- **50** 3 熱スティック防止層

--135--

【図1】



フロントページの続き

 (51) Int. Cl.5
 識別記号
 庁内整理番号
 F I
 技術表示箇所

 C 0 9 D 185/00
 PMW
 7167-4 J

 // C 0 8 L 63:00
 8830-4 J